

CNI V2.0

纤细的器材转印精细的纳米图形

NIL Technology APS公司 CNI V2.0 用高科技缔造简单易用器材

功能:

- 加热至200
- UV波长365nm.
- 真空压印(0.1mbar).
- 简单易用



到过北欧地区的实验室吗？干净、雪白得像他们冬季的户外一样。
CNI V2.0 纤细灵巧，可在真空环境下进行UV和热压印。
整个系统是由不同的模组组合而成，包括总控、热压和UV模组，方便设定和搬移。不同型状的基材及模板只要是4"之内都可使用CNI V2.0获得完美图形转移。尖端的CNI软件使用者在整个过程控制自如。

今天就联络我们吧！

NIL TECHNOLOGY APS 中国合作伙伴



info@raymondnco.com

